# (9) 日本国特許庁 (JP)

# 10特許出願公開

# ⑩公開特許公報(A)

昭57-52574

① Int. Cl.³B 23 K 9/12 9/10

識別記号

庁内整理番号 6378-4E 6378-4E ③公開 昭和57年(1982)3月29日発明の数 3審査請求 未請求

(全 12 頁)

## GAガス金属アーク溶接方法および装置

②特 願 昭56-121769

②出 願 昭56(1981)8月3日

②発明者 アンドリユウ・グレイ・キンブ

アメリカ合衆国カリフすルニア 州93065シミ・ノンチヤラント ・ドライブ1177

②発 明 者 ロナルド・リチヤード・ロサー メル アメリカ合衆国カリフオルニア 州91355バレンシア・ビア・ア ンドラ23707

の発明者ドナルド・ピーター・ビリー
アメリカ合衆国カリフオルニア
州93063シミ・アルスコツト237
1

①出願人 ダイメトリクス・インコーポレーテッド アメリカ合衆国カリフオルニア 州91343セパルベーダ・ショエンボーン・ストリート16630

個代 理 人 弁理士 杉村暁秀 外1名

## 明 細 書

/. 発明の名称 ガス金属アーク溶接方法および 装置

#### 2 特許請求の範囲

- 1 次の各工程、すなわち、
  - (a) 愈速応答定電流電源よりフィードワイヤ 電極に電力を供給する工程、
  - (b) 溶接アークにおける電流の値に対応する 電流フィードパック信号を形成する工程、
  - (c) 溶接アークにおける電圧の値に対応する 電圧フィードバック信号を形成する工程、
  - (d) 所定周波数および所定振幅の電流基準制 御信号を形成し、これによつて電源の変調 を行い電源より比較的に高いレベルの出力 電流と比較的に低いレベルの出力電流の間 に変化する電流を生じさせる工程、
  - (e) 的記電流フィードバック信号と電流プログラム信号との間の差の増幅値に対応するバルス榴変調制御信号を形成する工程、
  - (f) 前記電流基準制御信号のペルス幅を、前

記パルス幅変調制御信号によつて制御し、 電力供給の定電流制御モードを形成する工程。

(g) フィードワイヤ材料の送給速度を前記電 E フィードバック信号と電圧プログラム信 号との振幅差に対応する信号によつて制御 する工程、

をそれぞれ含んでおり、特に限定はされないが定位置外溶接に適し所定の電力レベルおよび所定直径の所定のフィードワイヤ電極に対し溶接アークの安定性を確保し、溶融額り制御および堆積速度を向上させたことを特徴とするガス金属アーク溶接方法。

パルス幅変 関制御信号が選択されたときは常にフィードワイヤ材料の送給速度を一定に維持する工程を含んでなる特許請求の範囲第1項記載の溶接方法。

- 3. 急速応答定電流電源よりの電力をこの電源とフィードワイヤ電極の間に設けた関係により所定周波を明別することにより所定周波通過に比める。 高力パルスのパルス幅を前記電流基準制御に対したレベルの信号によつて制御する等許請求の発表を対して、この電子に対して、このでは、対したレベルの信号によって制御する特許がある。
- 4 供給電源の最大出力電流に対応する前配の 比較的に高いレベルの出力電流と、比較的に 低い出力電流をアークを維持するにちようと 充分な値に 震整し、定位 置外溶接作業 ほおい ても有効な 堆積を維持 し得るようにしまって レイ転移特性を保たせ得るようにし、さいに 前記所定周波数を所定の電力レベル並びに所 定直径のフィードワイヤ電極材料に対しアー

ムトーチォッシレータの位置に対し同期せしめる工程を設け、オッシレータの位置の関数として溶融 溜りの制御を行うようにした特許 請求の範囲第 5 項記載の溶接方法。

- 8 次の各工程、すなわち、
  - (a) 急速応答定電流電源よりフィードワイヤ 電極に電力を供給する工程、
  - (b) 溶接アークにおける電流の値に対応する電流フィードパック信号を形成する工程、
  - (c) 溶接アークにおける電圧の値に対応する 電圧フィードパック信号を形成する工程、
  - (d) 所定周波数および所定振幅の電流基準制 御信号を形成し、これによつて電源の変調 を行い電源より比較的に高いレベルの出力 電流と比較的に低いレベルの出力電流の間 に変化する電流を生じさせる工程、
  - (e) 前記電流フィードバック信号と電流ブログラム信号との間の差の増幅値に対応するバルス幅変調制御信号を形成する工程、
  - (f) 前記電流基準制御信号のパルス幅を、前

クの安定性を最も良くするような値に 調節可能とした特許請求の範囲第1項配數の答接方法。

- 6 前記低周波数および浴接アークの加工片に対する移行速度を同期せしめる工程を有し、移行方向に沿つて連続する溶融パルスによる浴接間に一定の間隔を設けるようにした特許請求の範囲第5項記載の浴接方法。
- 7. 前記低周波数およびパルス幅をクロスシー

記パルス幅変調制御信号によつて 制御し、 電力供給の定電流制 御モードを形成する工

(g) フィードワイヤ材料の送給速度を一定に 維持する工程、

をそれぞれ含んでおり、特に限定はされないが定位置外溶接に適し所定の電力レベルおよび所定直径の所定のフィードワイヤ電極に対し溶接アーケの安定性を確保し、溶融剤り制御および堆積速度を向上させたことを特徴とするガス金属アーク溶接方法。

- 9. (a) 電力を溶接ヘッドに供給し、溶接アークを形成する急速応答定電流電源、
  - (b) 電流フィードバック信号を形成するアー ク電流応答装置、
  - (c) 電圧フィードパック信号を形成するアーク電圧応答装置、
  - (d) 前記急速応答定電流電源に対し電流基準 制御信号を発生しその電流を高レベルの出 力電流と低レベルの出力電流との間に所定

周波数で変化するように変調するパルス撮 幅変闘器、

- (e) 電流プログラム信号を形成する装置、
- (f) 電圧プログラム信号を形成する装置、
- (g) 前記電流基準制御信号に対し電流ブログラム信号と電流フィードバック信号との間の窓の増幅値の関数としてパルス幅変調するパルス幅変調制御信号を発生する装置で、これにより前記電源より定電流制御を行う 装置、
- (D) 前記電圧フィードバック信号と前記電圧 プログラム信号との間の差の増幅値に対応 する信号によつてフィードワイヤ電極の送 給速度を制御する命令装置、

とをそれぞれ具えてなり、所定の電力レベルおよび所定直径の所定のフィードワイヤ電極材料に対し、特に定位置外溶接作業においてもアークへッドと加工片の間の溶接アークの安定性を向上し、また加工片の溶融溜り制御および堆積速度を最大ならしめるようにした

て前記アーク電流を制御する装置を具えて成る特許請求の範囲第9項記載の装置。

ことを特徴とするガス金属アーク溶接装置。

- 10 前記電流基準制御信号に対しパルス幅変調を前記電圧ブログラム信号と前記電圧帰還信号との間の差の増幅の関数として行う付加的パルス幅変調制御信号を発生する装置を削け、前配付加的パルス幅変調制御信号と取替え、これと同時に前配定速装置を前記指令装置と取替え、電源供給を定電圧制御モードとする溶接モードスイッチを具えて成る特許請求の範囲第9項記載の装置。
- 11 前記急速応答定電流電源は電力を浴接へついている。 おいまる 固体 スイッチを具え、 この おいま の ない の の の の の の の の の の 発 振 器 と 、 前 配 電 で い の を に ない で の 差 に 本 で の 差 に よって を で の 差 に よって 信 号 と の 値 と 、 この 信 号 と で に ない を 形成 す る 時 置 を か 的 記 高 周 波 の 各 周 期 において 筋 じる 時 間 長 を 制 御 し、 これに よって に はいて 筋 じる 時 間 長 を 制 御 し、 これに よっ

よび冷却を行い、さらに前配低周波を開整し、 定位置外溶接作業においても最適の作業片底 部の貫通溶接と溶融溜り制御が得られるよう に構成した特許請求の範囲第10項記載の装置。

- 14 前配低周波数を調整する装置は、この低周波数を溶接アークの加工片に対する移行速度に同期するようにし、移行方向に沿つて生ずる連続した溶融パルスによる溶接間に一定の間隔を形成するようにした特許請求の範囲第13 項配載の装置。
- 15. 前記低周波数を調整する装置は、この低周波数をトーチクロスシームオッシレータの位置に対し同期させる装置を設け、オッシレータの位置の関数として溶融溜り制御を行うようにした特許請求の範囲第 15 項記載の装置。

### 3. 発明の胖細な説明

本発明は一般に溶接作業全体に関するもので、 とくに固体回路、またはトランジスタ化した供給 電源を有するガス金属アーク溶接方式に関するも のである。

ガス金属アーク溶接ではフィードワイヤ電極を使用する。電気アークがこの電極と加工片との間に生じ、一般に適当なカバー構造を用いてアーク中に不活性ガスを送給する。この不活性ガス中には或る程度の化学的に活性なガスが存する。

フィードワイヤ電極は加工片に向つて連続的に送給されるが、アークの高熱によつて溶散し、 電極の金属が加工片となるペース材上に堆積し溶接部を形成する。

このような既知の技術において、もつとも好ましい金属の転移は"スプレイ転移"と呼ばれているものである。この種の転移においては、大きな電流密度とそれにより生ずる大なる同軸磁界並びに圧力、電極頭部とベース金属間の電圧傾度などが組合されて溶験金属粒子がフィードワイヤの端

ードワイヤ電極はドロップレットが形成されるよりも早く容融溜りに向つて移動する。その結果金属の転移は生ぜず、遂にはフィードワイヤの磐部のドロップレットと溶融溜りとが物理的に接触する。この点で短絡が生じアークは消え、一般に用いる。従つて短時間でフィードワイヤは溶融し、ついには溶断するに至る。

この溶散作用で再びフークが生じ電流は初めの低電力レベルに戻り、全体の動作が繰返えしじ得われる。この動作は 200 Hz 迄の周波数で生じ得る。この動作は発短絡回路アーク動作では溶散の切った。この短路の場合には極めてク助作では強速度が低く、一般に多孔質部分が生じまた冷間ラップが生ずることにより溶接品質は低くなる。

以上に述べた欠点の一部は定位置外溶接に対してパルススプレイ転移モードとして知られている

部より放出され加工片へ向つて連続的に供給される。これらの粒子はアークを通じて送られ、加工 片に形成される溶融剤りに衝突する。この溶融剤 りを正しく制御しないとその大きさが過大となり、 定位置外(溶接トーチが垂直位置以外の位置)溶 接ではスプレイ転移モードを維持するのが離かし くなる。例えばパイプの周囲を溶接する場合、重 力の作用によつて溶融剤りが不所望に流れ出すこ とがある。

また電流密度を減少させてゆくと、フィードワイヤの端部より金属を放出させるに不充分な値となり、金属は溶験したドロップレット (橋)を形成する。このドロップレットはその大きさを増し、その重量によつてワイヤより離れ溶験を間向つて落下する。この溶験の飛散(スプラッシで落下すると溶接のなりにドロップ・ンシェートの周に余分な飛散が集つて、冷間ラップを生し溶接品質を低下させる。

さらに使用する電流密度を低下させると、フィ

最近の半導体応用技術によって解決することができる。その要旨は供給電源出力を 40 Hz または /20 Hz の何れかでパルス化するものである。このような条件下では、点弧アークを保持するに丁度充分な値に関整した do 基準レベルの出力を電源より発生させれば良い。この基準レベルに対し 40 または /20 パルス/秒の高出力レベルパルスを重量する。このパルスにより生ずる大電流密度によって金属粒子はスプレイ転移モードで放出される。このパルスを除くと金属転移は終り、次のパルスまで低電力アークが維持される。

この工程によると交互冷却により溶融をありの制御ができ、定位世外溶接が容易に行われる。これによると多くの短絡回路アーク工程の欠点はカバーされるが、得られる堆積速度は比較的に低いものである。

すべての場合において基本的な問題はアークの 安定性である。もしアークの安定化を得るための 何等かの手段があれば、他の制御工程を容易に行 うことができ、定位置外溶接においても溶融 溜り の制御および堆積速度を最大になし得る。

上述したような現状に鑑み、本発明は従来の方法および装置を遙かに改良したものを提供し、特にアークの安定性を充分に高め、かつ溶融部り制御と推積速度を所定の電力レベルおよび所定直径の所定のフィードワイヤ電極材料に対しても定位の所定が作業でこれが最適にできるようにし、従来既知の溶接方法および装置を遙かに改良しようとするものである。

本発明の要旨を簡単に説明すると次の知くである。

急速応答定電流電源よりフィードワイヤ電極に 電力を供給する。

溶接アークにおける電流値およびその電圧値に それぞれ対応する電流をよび電圧フィードパック 信号を形成する。

所定間波数および所定振幅の電流基準制御信号によつて電源の変調を行い電源より比較的に高いレベルの出力電流と比較的に低いレベルの出力電流の間に変化する電流を生じさせる。

とベース値との間に変動するパルス化し、加工片の溶験と冷却が交互に行われるようにする。この低周波数を可変とし、特に定位置外溶接において「溶験」と「冷却」を交互に行い最適の加工片底部への貫通溶接と、溶験溜り制御とを可能とする。

第 / 図は溶接ヘッド / / / を略図的に示す。このヘッドには所定の直径 d を有するフィードワイヤ / / を設けてある。このフィードワイヤ / / を囲んで接触管、または他の電流伝達装置、例えばブラシ / / / を設け、以下に詳細に説明するように適当な電流供給源より電気供給を行う。ガス金属アーク溶接工程においてはフィードワイヤ / / / は電極として作用し、溶接工程中順次消耗してゆく。

溶接ヘッドルの下側には加工片はを図示してある。この加工片は/例として溶接により連結すべきパイプの端部とする。このような場合、衝合する各パイプの端部にはそれぞれテーパを設け、その外側形状がV形痹状となるようにしこの個所に溶接を行う。

裕接アークは簡極川の頭部と加工片はの間に形

電流フィードバック個号とあらかじめセットした電流プログラム個号との間の差の増制値を用い、電流基準制御個号のパルス幅を制御し、電力供給の定電流制御モードを形成する。

このモードにおいてはフィードワイヤ材料の送給速度を前記電圧フィードペック信号と電圧プログラム信号との振幅差に対応する信号によつて制御する。

さらに本発明の好選モードにおいては、その方 法は、次の各工程を含む。

前記電圧フィードパック信号と前記電圧プログラム信号との間の差の増報値に対応する付加的なパルス需変觸制御信号を形成する。

選択的にこの付加的パルス幅変勵制御信号を用いて前記電流基準制御信号のパルス幅を制御し、供給電力の定電圧制御モードを形成する。この付加的パルス幅変闘制御を選択したときはフィードフィヤの送給速度は一定となる。

さらに他の特徴においては、所定信号に比して 低い周波数で選択した変調器制御信号をピーク値

成され、図においてはこれを14で示す。このアークの特徴は矢印パで示すようなアーク電流が流れ、さらに矢印ルで示すようなアーク電圧を有するものとする。この電圧は接触管12と加工片13の下側螺部と加工片13の表面の間で測定する。

このアーク自体はブラズマ部分を有しており、 略図で示すように小金属粒子が電極パの頭部より 放出され加工片のV形構内に溶融金属の溜り//を 形成する。

 が生する。

さらに第1図には互いに溶接すべき加工片の底部ルを示してあり、パイプ端部を互いに溶接する場合正しい溶接工程ではこの底部にまで溶接作用が進行しかつこれを突き抜けて進み実際上パイプの衝合している内側円周部分には19で示すような小さな溶接ピードが生ずるようになる。

第4 , 5 , 4 図はショートアーク転移モードを 顧次に示すものであり、この場合電流密度はさら に減少しフィードワイヤルの端部に形成されるド ロップレットが充分大きな寸法となつて分離する ことなくフィードワイヤ自体が溶散溜り ク に接触 する状態を示す。

第 / 図ないし第 6 図についての以上の説明により理解されるようにアークの電流または電圧或いはこれら両者を正しく制御すればアークの消滅ま

モードに応じて特に重要なものである。 矢印 20 でこのフィードワイヤの進行を示し、その進行速度は以下にさらに詳細に説明する如く定電流制御モードの動作においてはこれを可変とし、 定電圧制御モード動作においてはこれを一定のものとする。

第2 図にはさらに他の動作モードにおける転移 領域を示す。この例では第 / 図に示したスプレイ 転移モードの電流密度を遙かに小さくし、金属が スプレイとしては放出されず電極川の端部に ロ ツブまたはドロップレット(満粒) ひとして 管に 集合する傾向を生ずる状態を示す。この ドロッポ は電極川が加工片に向って進行するとその寸法が 増加する。

第3図はドロップンがさらに大きな充分大なる 寸法となり電極の婚部を離れ重力によって加工片 内の溶散習りかに落下する状態を示す。この場合溶 融金周の飛散(スプラッシュ)が生じ、一般に上述したように溶接品質の劣化が生ずる。従ってこ のようなドロップレット転移はできるだけ避ける ようにする必要がある。

たはドロップレットの形成およびこれに伴う不利を来することなく最大の堆積速度を達成し得る金属転移を得ることができる。さらにこのような制御を有効に行うことができるならば定位置外の溶接作業において怠速な高度の金属堆積を確保することができ、しかも高品質の溶接が得られる。

上述したように本発明は溶接ヘッドに対する溶接電力を制御し、感めて安定なアークを得るようにするものである。本発明においては他の種々の制御をこれに加えて行い、必要な溶験剤りの制御を最適とし、かつ溶接作業の堆積速度を最大とし、特に定位置外溶接作薬に適するものを提供するによる。

第7図は上述した制御を行うガスアーク溶接装置の基本的プロックダイアグラムを示す。第1図においてアーク溶接へッド、電極材料、加工片、アーク並びに接触管は全で第1図ないし第6図に使用したと同じ、号で示してある。接触管 12を過じる電極材料 11の移動は 24に示す適当な 供給 ローラにより行われ、この電極自体は供給リール 25

り供給を行う。

本溶接装置自体はプロックAで示す象速応答定 電流電源を有し、導線 24 および 27 を通じ溶接 7 ーク 14 を 形成する 電力 を供給する。 溶接 7 ーク 14 における電流および電圧値に対応する値を有する電流および電圧フィードパック 信号をそれぞれ 薄線 21 および 28 を通じて導出する。

上のパルス幅変調制御信号はこの電流フィードパック信号と電流プログラム信号の差を増幅したものに対応する。

スイッチ接点 32 は三速スイッチの / つであり、他の 2 つの接点は 33 および 34 で示す。これらの連動スイッチの全体を 溶接 モードスイッチと称する。各スイッチ接点の実験で示す位置においてこれらの接点は COODW で表わす 端子に位置する。この 配号 CCODW は(Constant Current on Demand Wire Feed)、すなわち与えられたワイヤ供給速度に対し定電流制御を行うことを 意味する。この位置において プロックでは一般の パルス 報変関制御信号を供給し、供給電力は定電流制御モードで動作する。

スイッチ接点 22 , 33 , 34 の他の位置を記号 CVCW で示す。この記号 CVCW は( Constant Voltage Constant Wire Feed )、すなわち一定ワイヤ供 給選度において一定電圧の 制御を意味する。スイッチ接点がこの位置においては導線 3/ 上に生ずるパルス幅変調制御信号はプロック Dより算出され

ことにより従来行われているようなパルススプレイ 転移モードが形成されるが、有効振幅おほとし、ルス幅はこれらを自動的に制御し、最適な値とし、かつスプレイ 転移特性を維持し得るようにする。またこれと同時にこの電流基準制御信号を 60 または /20 Hz に限定することなく、 40 Hz より 999 Hz の全ての値に 微細関節し得るようにし、所定の与えられた直径の定まつた特定の供給 ワイヤを使用するある特殊の浴 接作業に対し、適当な値に同関し得るようにすることが重要である。

第 7 図 ブロック B より生 する 佐 流 基準 制 御 信 号は 導 線 3 7 を 通 じ る パ ル ス 幅 変 関 制 御 信 号 に よ つ て そ の パ ル ス 幅 の 制 御 を 行 う 。 こ の パ ル ス 幅 変 関 制 御 信 号 は ス イ ッ チ 接 点 32 を 通 じ ブロック O よ り 導 出 す る。 ブロック C は 定 電 流 ルー ブ 増 幅 器 で あ り、浴 接 パラ メータ の / つ を 構 成 す る 電 流 ブロ グ ラ ム 信 号 を セット す る 装 置 を 有 し て い る。 さらに こ の ブロック C は 導 顔 24 を 通 じ 電 流 フィード バック 信 号 を 受信 する。

スイツチ接点32が図示の位置にある場合導線3/

る。プロックDは定電圧ルーブ増幅器より成つており浴接パラメータの / つを構成する配圧プログラム信号をセットする 装置を含んでいる。このプロック D は導線 29を通じ電圧フィードバック信号を受信する。

スイッチ接点 32 が CVOW 婦子に位置するときは 導線 3/上のパルス幅変調制御信号は電圧フィード パック信号と電圧プログラム信号の差を増幅した ものに対応する。

スイッチ接点 おはフィードワイヤ材料の各位位においてこれを供給する速度を制御する作用を行う。スイッチ接点が実線で示す如く CCODW (所定ワイヤフィード速度における定電流制御)位置においてはこのワイヤ供給速度はプロック B で制御される。このプロック B はプロック D よりの電圧プログラム信号と導線 お上の電圧フィードバック信号の差に対応するの

スイッチ接点 32 、 33 が OVCW 位置に 切換えられた 場合、すなわち定速 供給 定電圧動作 モードを行う ときは、スイッチ接点 33 は ブロック Fよりの信号 を供給され、一定のワイヤ供給速度を構成する。この場合においてプロックEまたはプロックEに応じてプロックEまたは33の位置に応じプロックGで示すワイヤ供給速度制御サーボに至り、これによつてフィードローラ24の駆動・モータMの速度を制御する。タコメータTよりのフィードパック信号が図面で矢印で示す如くプロックGで受信される。

溶接モードスイッチの上述した第 3 スイッチ接点 34 は選択変調制御信号を所定周波数に対し低い 周波数でパルス化する。このアーク電流またはアーク電圧がピーク値とペース値の間でパルス化され、加工片は溶接アークにより交互に溶融および冷却が行われる。

以下にさらに鮮述するようにこの低周波は最適の底部貫通溶着溶接を生じ、かつ定位置外の溶接作業においても最適の溶融溜り制御が可能ならに選択し、さらに溶接ヘッドの移行速度を調節して連続して生する溶接の溶融部が一般にごく値かずつ重なり合い、かつ一定の間隔だけ連続的に離

本発明の好適実施例においては第2図においては第2図の群細図した急速に変して認識を有いてのの群細図に示すように非制のの群細図を指して、ののでは、ないのではないのでは、ないのではないのでは、ないのでは、ないのではないでは、ないのではないでは、ないのではないでは、ないのではないでは、ないでは、ないでは、ないでは、ないのではないのではない

れるようにするか、あるいは既知の米国特許第 4,0/9,0/6 号に記載されたと同様な方法でトーチ オッシレータ(首振り装置)の位置に対し同期させてこれを移動させる。

第8図においては第7図に示した各プロックを 大きくして点線で示し、同じ符号を用いて示して ある。さらに同じ素子については同じ番号を用い て示してある。

第8図のプロック Aの下側にはプロック Bの各案子が示してあり、これにより導線 30を通する電流基準制御信号を形成する。

プロック程は常時電源の最大出力への接近を示

し、その大電流出力が電源の最大出力であることを要示する。この表示においては電源の実際の最大出力値より値がに低い出力電流をも含むものとする。またプロックのは電源よりの低出力電流を 扱わし、これは溶接装置の可関整入力パラメータであり、上述した如く、溶接アークの維持には小さな値で充分であるがもつとも適当な値に関整する。

第7図について説明した発振器プロック 55 の所定周波数を関整可能とし、特定の溶接作業の条件に適合するものとし、また所定直径のフィードワイヤ材料に対し適合するものとする。すなわち特定の溶接作業に対し最適の溶接品質を得るために適合調整を行い得るものとする。この所定周波数は例えば 40 ないし 999 Hz とする。

プロックBに略図的に示したように発振器がよりの出力は私に示す如く三角形状波であり、この波がスイッチ接点32が図示の如く000DW位置にある場合はプロック0よりの導線3/上のパルス幅変調制御信号と比較する。

電圧プログラム信号は倒路導線を経てさらに加算 回路 52 に至りこの回路には導線お上の電圧フィ - ドバツク信号を供給する。これら2つの信号の 間の差を増幅器stで増幅し、OCODW位置にあるス イッチ接点3を通じプロックG内のワイヤフィー ドサーポに供給する。このサーポは加算回路がを 含み、これによつて プロック E よりの 信号とワイ ヤローラ駅動モータ N のモータのタコメータTよ り薄額なを通じて送られるタコメータのフィード パック信号との差を形成する。この差個号を増暢 器が内で増幅し、さらに増幅器がでこれを増幅し、 導線がを介してモータ目を動作させるに充分な出 力とし、これによつてフィードローラ24を制御す る。かくの如くして電極材料川に対するワイヤフ イード(送給)速度がデイマンド(所定)ワイヤ フィードプロック E およ びワイヤサーポ プロック Gにより自動的に制御される。

スイッチ接点 32 , 33 を CVCW 蟾子に切り換えた ときはワイヤ送りは定速度ワイヤフィード制御回 路下により一定に保たれる。この回路はスイッチ 第8図の下側において、プロック C で形成される電流プログラム信号を 47 で示し、また プロック D 内で形成される電圧プログラム信号を 48 で示す。 既に説明したようにこれらの信号の各々は溶接入 カパラメータである。

再び第8図の下側において、プロックはよりの

おを通じりイヤサーがプロックほに対し一定の信号を送出する。この場合導線が上のパルス幅像関制御信号はプロックの電圧プログラム信号をおりの電圧プロートがある。この信息がからないでは、サービを表がしている。のである。第7回路がは、サービを表がある。では、サービを表がは、サービを表が、サードを表が、サービを表が、サードを表が、サービを表が、サージを表が、サービを、オージを表が、サービを表が、サービを、オービを表が、サービを表が、サービを表が、サービを表が、サービを表が、サービを表が、サービを、オージを表が、サービを表が、サービを表が、サービを表が、サービを表が、サービを表が、サービを表が、

第 7 図においてのべた低周波 パルスプロックHの詳細を第 8 図につき説明する。第 8 図に示すようにこのプロックHはペース値に比較してパルスのピーク値を形成するパルス提幅制御回路 6/を有している。溶接モードスイッチの位置に応じて

この ピーク 値は 加算回路 めに より プロック 4/ よ りのパルス振幅信号とブロツクタよりの電流プロ グラム 信号を加算して加算 回路 49 で形成するか、 または プロツク 61 よりのパルス振幅信号とプロ ックはよりの電圧プログラム信号を加算回路タで 加算して形成する。またこれと同様にペース値は 62 で示した零または大地 レベルを電流プログラム 信号または電圧プログラム信号の何れかに加算し てこれを形成する。従つてペースレベルは電流ブ ログラム信号または電圧プログラム信号の何れか と等しくなる。スイッチ接点 63 を駆動しビーク 位置とペース位置との間において所望の低周波振 動で移動するようにし、発振器 64 の制御により この低周波は 0.s ないし 20 Hz の間に変わり得るよ うにする。このパルス振幅はプロック 61 におい て調整し得るのみでなくパルスのデューティサイ クルまたはパルス幅のプロツク 65 によつて制御 することができる。このプロック 65 は低周波発 振器 64 よりの三角形状波と共働し、これをスイ ツチ接点 63 に至る比較回路 66 に供給する。低周

第10 図は第9 図に示した電源より溶接やつッドに供給される電流の制御に使用する電流基準制御信号を示す。この電流は高出力値例えば 400 A(アンペア)と低電流出力値すなわちアークを維持するに充分な電流に対応する出力値の間にパルスを行い、これらの値をそれぞれ 72 および 73 で示してある。上述の如くその周波数自体は 50 - 999 Hz の間に調整可能とする。振幅の矢印 A , A' , A' で示すように順次最低アンペアレベルまで一連の値に調整可能とする。

終わりにプロック C および D により 供給される 出力電流または電圧制御ループ増幅器によるこの 電流基準制御信号のパルス幅変関を第 10 図に点線 で示してある。すなわち通常のパルス幅を W で示 した実験の如くとすると増加したパルス幅は W ケ の如くであり、電流を減少させるときのパルス幅 は W で示す如くである。

第1凶および第8図においてブロックHにより 行われた低パルス周波数の選択的付加を第川図に 示し、この低周波パルスは 74 および 73 で示すど 波パルスを上述の溶接ヘッドの移動速度と同期させたい場合にはスイッチ 67 を切換え、低周波発振器の出力周波数をプロック 68 & で示されている移動速度(TVL SYNC)と同期せしめる。また低周波パルスを発振器位置に対し同期させることを望む場合にはスイッチ 67 を 68 b で示す発振器同期(OSO SYNC)位置に切り換える。この発振器同期期のさらに具体的な例については米国特許第 4,0/9,0/6 号に記載してある。

上述した各回路の動作を第9,/0,/2図についてその全体を説明する。

以上説明した本発明による利点および特徴を要 約すると次の如くとなる。

(1) 電流基準制御信号により変調する最大出力電 流を供給電源の最大出力版にセットすることに より各大出力電流パルスによつてこのパルスの 持続時間中高密度のスプレイ転移が行われる。

特別2757- 52574 (11)

またこのセットの下限においては上述の知く低電流出力または最少アンペアパラメータを調整できるので変調パルスの間においてアークを信頼度高く保持することができる。これらの調節によつて従来の装置によつて得られたものと比較するとき、同等の推積速度を得るために本発明によつては20~30多低い電力レベルによつてスプレイ転移を得ることができる。

- (2) 変調周波数の選定により、すなわち電流基準 制御信号の所定周波数を溶接パラメータとして 関節できることによりこの変調周波数を特定の 懇類の溶接作業、特定の電極材料およびその直 怪に対し対応させて"同調"(適合)させるこ とができるので溶接工程の安定度が増加する。
- (8) 上述の如く工程の安定度が得られるので溶接の溶融 溜りの制御に対し低周波パルス動作を使用し得るため可視制御においてかつ全ての溶接位置に対し金属的に高品質の溶接を保持しながら最大の堆積速度を得ることができる。

本発明の好適な実施例においては3つの個別

・4図面の簡単な説明

第 / 図ないし第 6 図は本発明を理解する上で基本的知識として必要なガス金属アーク溶接における種々の金属転移モードを示す略図、

第7図は本発明を実施する装置の各構成部分の 概略を示すプロックダイアグラム、

第 8 図は第 7 図の各 プロック内の さらに 詳細な 構成の一部を示す 詳細 化した プロック ダイア グラム、

第9図は溶接ヘッドに制御電力を供給する一例として電源供給に固体トランジスタスィッチを用い、その閉酔にパルス幅変調を用いる状態を説明する図、

第 10 図は溶接ヘッドに供給する電力の一制御因子として用いる電流基準制御信号の波形を示す図、第 11 図は溶接出力の低パルス周波数制御を示す他の波形図である。

10 … 浴接ヘッド、 11 … フィードワイヤ、 12 … 接触管、 13 … 加工片、 14 … アーク、 17 … 溶 融溜り、 21 , 22 … ドロップ、 A … 定電流電源、 24 … フィー のパルス幅変調を互いに組合わせて使用するものである。すなわちこれを要約すると次の如く である。

- (i) 急速応答電源電流の制御には KHz のパルス 幅変闘周波数を使用する。
- (1) 溶接作業、電極直径およびその組成に対応する転移特性を得るためと作業の安定化を計るための"同調"に対し% 999 Hz のパルス幅変調周波数を使用する。
- (a) 定位置外溶接作業における溶融溜りの制御 に対し、光~20 Hz のパルス帽変陶パルス周 波数を使用する。

上述の全ての要案を組合わせ集積化した自動浴袋養健に組込むときは極めて低い出力の浴袋ではなりて高い堆積速度までおける極めて高い堆積速度までない幅においてスプレイ転移機能を達成するの会ででき、これらの全ての場合において最大公約がりにスラッター(飛散)が極めて少ない高品質が得られ、かつ工程の反復特性も良く、またアークの安定性のよい作業が可能となる。

ドローラ。

特 許 出題 人 ダイ メトリ クス・インコーポレーテッド

代理人弁理士 杉 村 晓 秀 口前

同 弁理士 杉 村 興 作

